

第22回 総研セミナーのご案内

武蔵工業大学 総合研究所
所長 白木 靖寛

下記のとおり総研セミナーを開催いたします。
今回はシリコンナノ科学研究センターより、2件の話題を報告いたします。
多数の方々のご参加をお待ちしております。

記

日 時：平成20年12月11日（木）15時00分～17時00分

場 所：総合研究所コンファレンスホール

話題提供：① 15:00～15:45

武蔵工業大学大学院電気工学専攻 D3 阿部 泰宏
“次世代 HfO₂/Ge-MOSFET のための界面制御技術”

② 15:45～17:00

日立製作所基礎研究所 諏訪 雄二
“水素終端シリコン表面の第一原理シミュレーション”

お問い合わせ先：総合研究所事務室 TEL 03-5706-3111